



Curso de venopunción Aplicaciones del plasma rico en factores de crecimiento Endoret[®] (PRGF[®]) en odontología

SANTANDER · 2 de JULIO 2022



Lugar

ILUSTRE COLEGIO DE
ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS DE CANTABRIA
C. Hernán Cortés, 7, 39003 Santander,
Cantabria

Horario

9:30h a 14:00h

Precio de inscripción

Curso gratuito

Inscripciones

ILUSTRE COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS DE CANTABRIA
Email: colegio@odocan.com
Tel.: 942 22 43 53 / 31 01 01

APLICACIONES DEL PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO ENDORET® (PRGF®) EN ODONTOLOGÍA

En este curso se revisan las aplicaciones en diferentes áreas de la medicina y de la odontología de la tecnología del plasma rico en factores de crecimiento, Endoret® (PRGF®). Durante el mismo también habrá una parte práctica en la que podrás entender las diferentes formulaciones que existen, sus aplicaciones en cirugía oral y el paso a paso para prepararlas. También se realizará un taller sobre venopunción.

PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN A LA REGENERACIÓN TISULAR

- ¿Qué son los factores de crecimiento?
- Fundamentos científicos de la tecnología Endoret® (PRGF®)
- Legislación actual

2. VENOPUNCIÓN SANGUÍNEA

- Anatomía del brazo y mano
- Condiciones higiénicas
- Técnica de venopunción
- Complicaciones
- Legislación actual

3. APLICACIONES CLÍNICAS DE ENDORET® (PRGF®):

- Extracción dental
- Tratamiento del alveolo post-extracción

- Apicectomías
- Regeneración ósea alrededor de implantes
- Regeneración de áreas futuras: elevación de seno, expansión y crecimiento vertical
- Defectos periodontales

4. PROTOCOLOS DE OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES FORMULACIONES TERAPÉUTICAS DE ENDORET® (PRGF®)

- Extracción de sangre
- Protocolos de obtención de las distintas formulaciones de Endoret® (PRGF®)



JOSEBA LOROÑO YURREBASO

Médico Odontólogo

- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Bilbao de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con calificación sobresaliente (1984)
- Licenciado en Odontología por la UPVH/EHU (1991)
- Especialista Universitario en Implantología Oral por la UPV/EHU